Pt/Ti 櫛型電極を担持した GaN 光触媒の検証 Evaluation of GaN photocatalyst supporting Pt/Ti comb electrode

·落合 貴也¹,山口 信義²,嶺岸 耕²,杉山 正和^{1,2} (東大院工¹,東大先端研²)
^oTakaya Ochiai¹, Shingi Yamaguchi², Tsutomu Minegishi², Masakazu Sugiyama^{1,2}
(The University of Tokyo¹, Research Center for Advanced Science and Technology²)

E-mail: ochiai@enesys.rcast.u-tokyo.ac.jp

【はじめに】

再生可能エネルギーを用いた水分解によって 製造された水素はクリーンな燃料である。光触媒 反応は太陽光と水のみからクリーンな水素を得 る方法として期待されている。光触媒の表面は水 素・酸素生成に適さない場合が多く、助触媒と呼 ばれる触媒で表面を修飾する必要がある。Pt は代 表的な水素生成触媒であるが[1]、Pt と n 型半導 体は通常ショットキー接合を形成することから、 光励起された電子が Pt に移動、水素生成するこ とは困難であると考えられる。今回、我々は光触 媒として機能することが知られている n 型 GaN 上に助触媒として Pt および Pt/Tiの櫛型電極を形 成[2]、GaN と助触媒の接合が水分解反応にどの ような影響を与えるかを検証した。

【実験方法】

MOVPE 法でc面サファイア基板上に形成した n型 GaN エピタキシャル薄膜を光触媒として用 いた。Fig.1に示すように適宜マスクを用い、厚 さ 20 nm の SiO₂をスパッタ法により、10 nm の Tiと9nmのPtを櫛型に蒸着した。銀ペーストで SiO2上の櫛型電極と導線を接着し、助触媒の電位 計測を行えるようにした。また、GaN 層に Ti を 蒸着し、導線と In で接続することで GaN の電位 も同時に測定できるようにした。測定時に不要部 はエポキシ樹脂で被覆され、pH9のNa2SO4水溶 液で満たしたガラス製セル中に参照極である Ag/AgCl 電極とともに設置した。Xe ランプとバ ンドパスフィルターを用いて波長 355 nm の単色 光を照射し、ポテンショスタットで櫛型電極の OCP(Open Circuit Potential)と、GaN の OCP を測 定した。その際、発生する水素をガスクロマトグ ラフィーで定量した。

【実験結果】

2 分おきに光源のオンオフを切り替えて、助触 媒と GaN の電位を測定した。Fig. 2a は電極が Pt のみの場合、Fig. 2b は電極が PtTi の場合である。 ここで、0 V vs. RHE は水素生成電位を意味する。 Pt のみでは、GaN との間にショットキー障壁が 存在するため光照射時に電位差があるのに対し て、Pt/Ti では光照射時でも電極と GaN の電位が 一致した。Fig. 3 は光照射時間に対する、合計の 水素生成量である。8 時間後の水素生成量が Pt電 極のみの場合には 0.99 µmol/cm²、Pt/Ti では 3.6 µmol/cm² で約 3.5 倍の値となった。これは Ti と GaN の間のオーミック接合によって光電子が水 溶液側に移動しやすくなり、水素生成反応が促進 されたためと考えられる。

【参考文献】

[1] G. Zhang et al., Chemical science 7, 5, 3062-3066, (2016).

[2] M. G. Kibria et al., Nature communications, 5, 1, 1-6, (2014).



Fig. 1: Schematic of Pt/Ti comb photoelectrode.



Fig. 2: Electrode potential and GaN potential for Pt only (Fig. 2a) and Pt/Ti (Fig.2b) comb photoelectrodes when light is on and off.



Fig. 3: H_2 evolution of photoelectrode with Pt and Pt/Ti comb.